PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 05108167 A

(43) Date of publication of application: 30 . 04 . 93

(51) Int. CI

G05D 7/06 G05B 23/02 H01L 21/205

(21) Application number: 03266123

(22) Date of filing: 15 . 10 . 91

(71) Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72) Inventor:

ОКАМОТО УОЅНІНІКО

(54) CONTROLLER

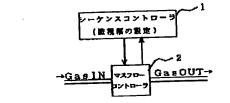
(57) Abstract:

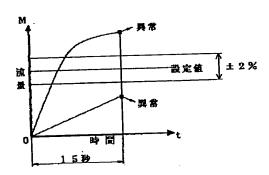
PURPOSE: To detect the abnormality of a fluid control means and a controller itself by monitoring the fluctuation state of operation for a prescribed period of time from the start of the control of a mass flow controller with a sequence controller and detecting the abnormality of the mass flow controller.

CONSTITUTION: A sequence controller 1, in which a set value for a flowrate and the allowable range and monitoring time of the flowrate are set, monitors the fluctuation of a gas flowrate within the monitoring time set immediately after starting gas supply and detects the abnormality of gas flowrate. When a mass flow controller 2 is abnormal, a set flowrate range (set value ±2%) is not reached within 15 seconds and the abnormality is detected by the sequence controller 1. The fluctuation which occurs at the early stage of the supply of gas is not judged as abnormality because it remains within 15 seconds the same as that in a normal case. That is, the abnormal operation caused by the abnormality of the fluid control means 18 detected but the abnormal operation caused the other factor is not

detected.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio





(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平5-108167

(43)公開日 平成5年(1993)4月30日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 5 D 7/06

Z 8811-3H 3 0 2 N 7208-3H

G 0 5 B 23/02 H 0 1 L 21/205

7454-4M

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

(21)出願番号

特爾平3-266123

(71)出顧人 000006013

三菱電機株式会社

(22)出願日

平成3年(1991)10月15日

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72)発明者 岡本 佳彦

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機

株式会社北伊丹製作所内

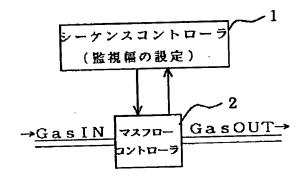
(74)代理人 弁理士 高田 守 (外1名)

(54) 【発明の名称】 制御装置

(57)【要約】

【目的】 流体制御手段とそれ自身の異常を検出できる 設定監視手段とからなる制御装置を提供することを目的 とする。

【構成】 シーケンスコントローラ1は、マスフローコントローラ2の制御開始から一定時間、動作の変動状態を監視することによりマスフローコントローラ2の異常を検出する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 流体の体積流量を制御する流量制御手段 ٤.

前記流体制御手段の動作条件が設定してあり前記流体制 御手段の制御の動作開始直後の前記動作の変動を監視す ることにより前記流体制御手段の異常を検出する設定監 視手段とから構成された制御装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明はガスなどの流量を制御 10 する制御装置に関する。

[0002]

【従来の技術】図4は、従来のガス流量制御装置の構成 図である。1 a はシーケンスコントローラであり、図5 に示すグラフのように、設定値及びその許容範囲(±2 %) とこの許容範囲から外れた状態を監視する監視時間 とを設定してあり、ガスの流量が設定値の許容範囲を外 れた状態で監視時間を越えた場合にガスの流量異常とし て検出する。

【0003】2はマスフローコントローラであり、精度 20 が±2%以内で応答時間が3秒以内の性能を持ち、最大 流量が101/分で使用圧力範囲が0.5~3.0kgf/ cm²の仕様を有し、シーケンスコントローラ1に設定さ れた値にガスの流量を制御する。シーケンスコントロー ラ1 a は、マスフローコントローラ2にガスの流量と流 している時間を設定し、加えてマスフローコントローラ の異常を検出する。

【0004】図6は図4に示した従来のガス流量制御装 置を使用した半導体製造装置のガス供給系の配管図であ る。2a,2b,2cは3本のガスラインにそれぞれ設 30 けられた図4のマスフローコントローラ2と同一のマス フローコントローラ、3はガス供給元の圧力を0.5kg f/cm² に調整する減圧弁である。

【0005】ガスが流れていない状態からマスフローコ ントローラ2の最大流量である101/分を流し始めた ら、供給ガス圧が O. 5 kgf/cm² なので各マスフローコ ントローラ2a,2b,2cにかかるガスの圧力は0. 5 kgf/cm²以下になる。

【0006】このガス圧では、マスフローコントローラ 2の性能を保証する仕様値からはずれており、図7に示 40 すのようにガス流量が設定値の許容範囲内に安定するま でに長い時間(10秒)がかかってしまう。

【0007】ここで、シーケンスコントローラ1aの内 容が図7のようにマスフローコントローラ2の性能に合 わせて監視時間を3秒と設定してある場合、ガスの圧力 がマスフローコントローラ2の規格値(0. 5 kgf/c №) 以下になったため流量が安定するまで3秒以上(1 0秒) かかっているので、シーケンスコントローラ1 a はこの状態を異常と判断する。

でありマスフローコントローラ2の異常ではない。従っ **てシーケンスコントローラ1aは、前記のような不具合** を避けるため、通常マスフローコントローラ2の性能も 考慮して図5に示すように設定値の許容範囲から外れた 流量値が1分以上継続した場合、これを異常とみなすよ うにしている。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】従来の流量制御装置は 以上のように構成されいるので、供給ガス圧力のふらつ きでなくマスフローコントローラ2自身が図8に示すよ うに応答時間が初期性能を維持していたときより長くな るような劣化をしていた場合、シーケンスコントローラ 1 aはこの状態ををマスフローコントローラの異常とし て検出できない。

【0010】一方、シーケンスコントローラ1aの設定 のモニタ時間を短くするとマスフローコントローラ2の 異常でない供給ガス圧の変動等の他の異常を検出するよ うになる。

【0011】この発明は上記のような問題点を解消する ためになされたもので、流体制御手段自身の異常を検出 できる設定監視手段を有する制御装置を提供することを 目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】この発明の制御装置は、 ある動作の開始直後もしくは変更直後の一定時間その動 作を監視し、その状態が設定値と異なるとき異常とする 設定監視手段を有するようにしたものである。

[0013]

【作用】流体制御手段の異常による動作の異常を検出 し、他の要因による動作の異常は検出しない。

[0014]

【実施例】以下木発明の1実施例を図を参照して説明す る。図1は本発明の1実施例を示す流量制御装置の構成 図である。 1 は、図 2 に示すグラフのような流量の設定 値とその許容範囲(±2%)と監視時間を設定してある シーケンスコントローラであり、ガス供給開始直後の設 定した監視時間内のガス流量変動を監視しガスの流量異 常を検出する。

【0015】2は、図4と同一のマスフローコントロー ラである。マスフローコントローラ2が異常を来たして いる場合は、図3に示すように正常な場合と異なり15 **秒以内に設定流量範囲(設定値±2%)に到達せず、シ** ーケンスコントローラ1によって異常と判断される。

【0016】一方、ガスの供給初期に発生するふらつき は、図3に示す正常な場合と同様に15秒以内に収まる ので異常と判断されない。

[0017]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、設定監視 手段にて制御開始直後の動作不良を検出できるようにし 【0008】この状態は初期の供給ガス圧力のふらつき 50 たので、装置の動作環境のふらつきなどの異常ではなく

3

流体制御手段の異常を検出できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の1実施例を示すガス流量制御装置の構成図である。

【図2】図1に示したガス流量制御装置の監視内容を示した時間と流量の相関図である。

【図3】図1に示したガス流量制御装置の正常動作と異常動作を示した時間と流量の相関図である。

【図4】従来のガス流量制御装置を示した構成図である。

【図5】図4に示したガス流量制御装置の監視内容を示

した時間と流量の相関図である。

【図6】図4に示した従来のガス流量制御装置を使用した半導体製造装置のガス供給系の配管図である。

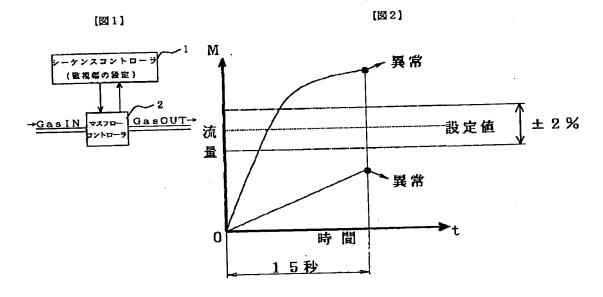
【図7】図6に示したガス供給系を用いてガス供給を行なった場合の時間と流量の相関図である。

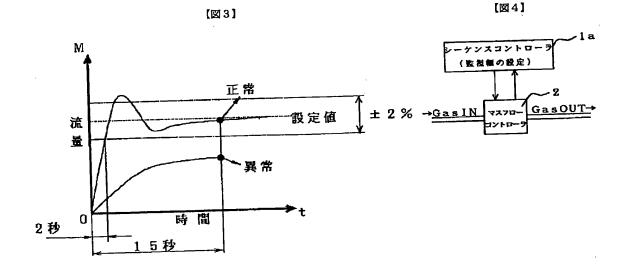
【図8】マスフローコントローラに異常があるときの時間と流量の相関図である。

【符号の説明】

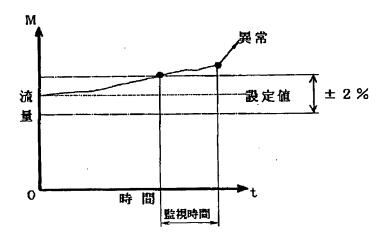
1 シーケンスコントローラ

10 2 マスフローコントローラ

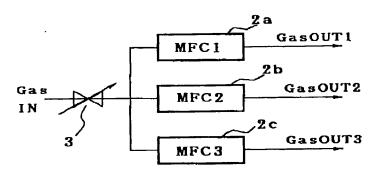




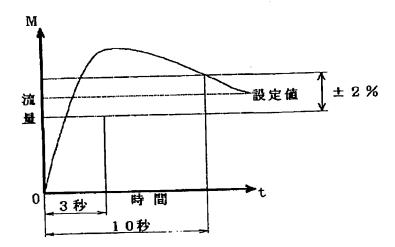
【図5】



[図6]



【図7】



【図8】

